

基盤科学研究系「キャリアアップセミナー」のご案内

企業の就職担当者と話す機会です。 多数のご参加をお待ちしております。

基盤科学研究系の3専攻（物質系、先端エネルギー工学、複雑理工学）が協力し以下の通り開催いたします。

日時： 平成26年2月20日（木）、21日（金） 13時～17時30分

会場： 新領域基盤棟 2階、3階（講義室、会議室、セミナー室など）

参加予定企業： 69社 （2014.02.10現在）変更になる場合もあります

上記2日間のうち1日を割り当て、各社ごとにブースを設けて頂き学生が企業の方と面談できるようにいたします。
各日13時より2会場に分かれて各企業の全体プレゼンテーションを行います。

キャリアアップセミナー参加予定企業

2月20日(木)
パナソニック株式会社，経済産業省，サンディスク株式会社，特許庁， ファナック株式会社，富士通，JR東海，株式会社ユー・エス・イー， 大日本印刷株式会社，日本原燃株式会社，日立建機株式会社， 日産自動車株式会社，古河インフォメーション・テクノロジー株式会社， 新日鐵住金，ABBジャパン，イビデン株式会社，株式会社カネカ， 新日鐵住金ソリューションズ株式会社，コニカミノルタ株式会社，出光興産株式会社， 株式会社日立製作所，NEC(日本電気株式会社)，コマツ，株式会社東陽テクニカ， 東海カーボン株式会社，株式会社ニコン，防衛省技術研究本部， 総務省(総合職事務系(理工系)採用)，東芝電子管デバイス株式会社， 日本信号株式会社，J-POWER(電源開発株式会社)， 株式会社ジェイテクト，富士電機株式会社
2月21日(金)
株式会社安川電機，株式会社東芝，オリンパス株式会社， UACJ(古河スカイと住友軽金属の統合会社)，HIOKI，みずほ情報総研株式会社， JFEスチール株式会社，NTT東日本(東日本電信電話株式会社)，JR東日本， ウシオ電機株式会社，株式会社ラック，キヤノン，日本精工株式会社(NSK)， JX日鉱日石エネルギー株式会社(ENEOS)，いすゞ自動車株式会社， SCSK株式会社(住友商事グループ)，積水ハウス株式会社， 東芝三菱電機産業システム株式会社(TMEIC)，住友化学株式会社，DENSO， 株式会社リコー，株式会社日本触媒，株式会社NTTデータ， 住友電気工業株式会社，京セラ株式会社，大日本スクリーン製造株式会社， NECエナジーデバイス株式会社，東京電力株式会社，TDK株式会社， MUTOHホールディングス株式会社，レンゴー株式会社，横河電機株式会社， NTT研究所[日本電信電話]，株式会社IHI，東洋電機製造株式会社，ソニー株式会社，

(順不同，敬称略)

2014 基盤科学研究系キャリアアップセミナー参加企業(業種) 日程及びスケジュール【学生用】

2月20日(木)

全体説明 13:00～14:30

時間	先端エネルギー会議室(3B1)		先端エネルギー講義室(3B3)	
13:00～13:05	パナソニック株式会社	製造業(総合電機)	経済産業省	国家公務員
13:05～13:10	サンディスク株式会社	製造業(半導体)	株式会社ジェイテクト	製造業[自動車部品(ステアリング・駆動)、ベアリング、工作機械・メカトロニクス]
13:10～13:15	特許庁	国家公務員	ファナック株式会社	電気機器製造業
13:15～13:20	富士通	ICTサービス	JR東海	運輸業(鉄道)
13:20～13:25	株式会社ユー・エス・イー	情報サービス業(コンピュータのシステム及びソフトウェアの開発とそれに関わる全ての業務)	大日本印刷株式会社	製造業(印刷)
13:25～13:30	日本原燃株式会社	非鉄金属製造業(原子燃料サイクル)	日立建機株式会社	製造(機械)
13:30～13:35	日産自動車株式会社	製造業(自動車)	古河インフォメーション・テクノロジー株式会社	情報サービス業(ソフトウェア)
13:35～13:40	新日鐵住金	鉄鋼業	ABBジャパン	製造業(電力機器、産業用機械)
13:40～13:45	イビデン株式会社	製造業(電子基板(半導体パッケージ基板等)、セラミックス(自動車部品等))	株式会社カネカ	製造業(化学)
13:45～13:50	新日鉄住金ソリューションズ株式会社	情報・ソフトウェア(システムインテグレータ)	コニカミノルタ株式会社	製造業(電気機器)
13:50～13:55	出光興産株式会社	製造業(石油、石油化学、高機能材等)、資源事業	株式会社日立製作所	製造業(総合電機)
13:55～14:00	NEC(日本電気株式会社)	電気・通信・ネットワーク	コマツ	製造業(機械)
14:00～14:05	株式会社東陽テクニカ	商社(電子計測機器・自社開発も行う)	東海カーボン株式会社	製造業(化学)
14:05～14:10	株式会社ニコン	精密機器(デジタルカメラ、半導体露光装置・液晶露光装置、顕微鏡・測定機、検査機などの製造・	防衛省技術研究本部	公務員(研究職)
14:10～14:15	総務省(総合職事務系(理工系)採用)	公務員	東芝電子管デバイス株式会社	製造業(電機)
14:15～14:20			日本信号株式会社	製造業(電気・情報通信機械器具)
14:20～14:25	J-POWER(電源開発株式会社)	卸電気事業(発電、送電、周波数変換、無線通信、変電)	富士電機株式会社	製造業(電機)

ブース会場 開設時間14:30～17:30

部屋名	企業名	部屋名	企業名
共通セミナー室 (2C5)	パナソニック株式会社	物質系会議室 (3B7)	大日本印刷株式会社
	サンディスク株式会社		日立建機株式会社
	特許庁		古河インフォメーション・テクノロジー株式会社
	富士通		ABBジャパン
	株式会社ユー・エス・イー	物質系セミナー室 (3B5)	株式会社カネカ
物質系講義室 (2B6)		先端エネルギー 教室 (3C3)	コニカミノルタ株式会社
	日本原燃株式会社		株式会社日立製作所
	日産自動車株式会社		コマツ
	新日鐵住金	先端エネルギー 講義室 (2D8)	東海カーボン株式会社
	イビデン株式会社		防衛省技術研究本部
複雑理工講義室 (2D5)	新日鉄住金ソリューションズ株式会社		東芝電子管デバイス株式会社
			日本信号株式会社
	出光興産株式会社	先端エネルギー 講義室 (2D8)	TDK株式会社
	NEC(日本電気株式会社)		J-POWER(電源開発株式会社)
	株式会社東陽テクニカ		経済産業省
	株式会社ニコン		株式会社ジェイテクト
	総務省(総合職事務系(理工系)採用)		ファナック株式会社
	富士電機株式会社		JR東海

2014 基盤科学研究系キャリアアップセミナー参加企業(業種) 日程及びスケジュール【学生用】

2月21日(金)
全体説明 13:00～14:30

時間	先端エネルギー会議室(3B1)		先端エネルギー講義室(3B3)	
13:00～13:05	株式会社安川電機	製造業(モータ、インバータ、ロボット等)	株式会社東芝	製造業(電機)
13:05～13:10	オリンパス株式会社	製造業(精密機器)	UACJ(古河スカイと住友軽金属の統合会社)	製造業(非鉄金属加工・アルミ圧延)
13:10～13:15	HIOKI	製造業(電気計測器)	みずほ情報総研株式会社	情報処理
13:15～13:20	JFEスチール株式会社	製造業(製鉄)	NTT東日本(東日本電信電話株式会社)	情報通信業
13:20～13:25	JR東日本	運輸業(鉄道)	ウシオ電機株式会社	製造業 (電子機器・電子デバイス)
13:25～13:30	株式会社 ラック	情報サービス業 (セキュリティソリューションサービス、システムインテグレーションサービス、情報システム関連商品の販売およびサービス)	キヤノン	製造業(精密機器)
13:30～13:35	日本精工株式会社(NSK)	製造業(機械)	JX日鉱日石エネルギー株式会社(ENEOS)	製造業(石油製品、石油化学製品)
13:35～13:40	いすゞ自動車株式会社	輸送用機械器具製造業(自動車)	SCSK株式会社(住友商事グループ)	ITコンサルティング・システムインテグレータ
13:40～13:45	積水ハウス株式会社	建設業(住宅メーカー)	東芝三菱電機産業システム株式会社(TMEIC)	製造業プラント向けを主体とした産業システム及び電機品の販売、エンジニアリング、工事・サービス及び製造業向け監視制御システム、パワーエレクトロニクス機器、回転機(大容量電動機等)の開発・製造
13:45～13:50	住友化学株式会社	製造業(化学)	DENSO	製造業(自動車部品)
13:50～13:55	株式会社リコー	製造業(精密機器、電気機器)	株式会社日本触媒	製造業(化学)
13:55～14:00	株式会社NTTデータ	情報通信業	住友電気工業株式会社	製造業(非鉄金属;d銅電線等、自動車用電線、情報通信、産業素材関連等)
14:00～14:05	京セラ株式会社	製造業(電子部品・電子機器)	大日本スクリーン製造株式会社	生産用機械器具製造業
14:05～14:10	NECエナジーデバイス株式会社	製造業(リチウムイオン電池、部材の開発。製造)	東京電力株式会社	電気事業
14:10～14:15	MUTOHホールディングス株式会社	電気機械器具製造(大判プリンタ、3Dプリンタ等)・情報サービス	レンゴー株式会社	製造業(紙・パルプ)
14:15～14:20	横河電機株式会社	電気機器	NTT研究所[日本電信電話]	通信
14:20～14:25	株式会社IHI	機械 輸送用機械器具製造業	東洋電機製造株式会社	電気機械器具製造業
14:25～14:30	ソニー株式会社	エレクトロニクス	TDK株式会社	電子デバイス・電子部品の製造、販売

ブース会場 開設時間14:30～17:30

部屋名	企業名	部屋名	企業名
共通セミナー室 (2C5)	株式会社安川電機	物質系会議室 (3B7)	キヤノン
	オリンパス株式会社		JX日鉱日石エネルギー株式会社(ENEOS)
	HIOKI		SCSK株式会社(住友商事グループ)
	JFEスチール株式会社		東芝三菱電機産業システム株式会社(TMEIC)
	JR東日本	物質系セミナー室	DENSO
物質系講義室 (2B6)	株式会社 ラック	(3B5)	株式会社日本触媒
	日本精工株式会社(NSK)		住友電気工業株式会社
	いすゞ自動車株式会社		大日本スクリーン製造株式会社
	積水ハウス株式会社	先端エネルギー	東京電力株式会社
	住友化学株式会社	教務室 (3C3)	レンゴー株式会社
複雑理工講義室 (2D5)	株式会社リコー		NTT研究所[日本電信電話]
	株式会社NTTデータ		東洋電機製造株式会社
	京セラ株式会社		
	NECエナジーデバイス株式会社		
	MUTOHホールディングス株式会社		
先端エネルギー 講義室 (2D8)	横河電機株式会社		
	株式会社IHI		
	ソニー株式会社		
	株式会社東芝		
	UACJ(古河スカイと住友軽金属の統合会社)		
	みずほ情報総研株式会社		
	NTT東日本(東日本電信電話株式会社)		
	ウシオ電機株式会社		
	TDK株式会社		